Patent number:

JP60035574

Publication date:

1985-02-23

Inventor:

KOBAYASHI SHIYUNSUKE; UEHARA KIYOHIRO;

ENOMOTO TAKAMICHI; OOTA WASABUROU

Applicant:

RICOHKK

Classification:

- international:

H01L27/12

- european:

H01L27/13; H01L29/786F

Application number: JP19830144606 19830808 Priority number(s): JP19830144606 19830808

Report a data error here

Abstract of JP60035574

PURPOSE:To facilitate the decrease of weight with a large degree of freedom in shape and improve the impact resistance by a method wherein the title substrate is constructed by the formation of the title transistor on a flexible substrate. CONSTITUTION:The flexible substrate 1 is a transparent film of polyether-sulfone. A gate electrode 2 and an electrode 3 serving as one electrode of a charge holding capacitor are formed on this substrate 1. Next, an insulation film 4 is formed further from above these electrodes 2 and 3. The material of the film 4 is tantalum pentoxide. Moreover, a semiconductor film 5 is formed over the electrode 2 from above the film 4. The material of the film 5 is tellurium. Then, a source electrode 6 and a drain electrode 7 are formed by vapor-deposition of Ind oxide. The matrix substrate for the title transistor can be thus obtained. Processes from the formation of the electrodes 2 and 3 to that of the source and drain electrodes 6 and 7 are all carried out by vapor-deposition; formation by vapor deposition enables film formation without heating the substrate 1 to over a high temperature for substrate deformation.

BEST AVAILABLE COPY

(B) 日本国特許庁(JP)

40 特許出願公開

®公開特許公報(A)

昭60-35574

@Int_Cl.⁴

識別配号

庁内整理番号

公開 昭和60年(1985)2月23日

H 01 L 29/78 H 01 L 27/12

7377-5F 8122-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

母発明の名称 薄膜トランジスター基板

到特 顧 昭58-144606

会出 票 昭58(1983)8月8日

G 発明者 小林 験

全 介 東京都練思区西大泉3-13-40

6 新男者 上 原 清 博

東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会社リコー内

6 現 者 理 本 年 道

東京都大田区中局込1丁目3番6号 株式会社リコー内東京都大田区中局込1丁目3番6号 株式会社リコー内

®発 期 者 太 田 和 三 郎 ®出 顧 人 株式会社 リョー

東京都大田区中馬込1丁目3番6号

8代 建 人 免理土 桿 山 亨

9 **#**

先男の名称

芽組トランジスター差板

存許請求の配数

可物性を有する部似上化、ゲート電報、熱敏度、 中等体制、ソース電視、ドレイン容能を形成して、 存属トランジスターとしたことを特殊とする、一部 腰トランジスター基板。

発明の詳細な説明

(技能分野)

この発明は、課題トランジスター茅板、詳しく は全体として可能性を有する課題トランジスター 書板を選する。

(佐奈牧師)

森族トランジスター、すなわち、存属状に形成されたトランジスターが知られている(将資別56-195840 号 公舗、将規昭55-105861 号公報、 毎期日56-23760 号 公観等)。

しかし、健康知られている淳挺トランジスタ〜 は、ガラス中シリコン等、張貴の諸級を用い、こ の避食苗板上に海豚トランジスターを形成しており、このため、海バトランジスターお板の形状が、 延賀尖貫により限定されてしまり、非バトランジスター本板が配置し 筒块に買い、赤板を伴くする ことが同様である。単板いにおける作業性があい、 毎の問題があった。

(a 6)

そとで、本名引は、上配開端を多決した、新規な、釋成トランジスター蓄板の提供を目的とする。 (様 成)

以下、本処切を説明する。

本即明による、課試トランジスター旅役は、可 機性を有する無収上に、誤談トランジスターを形 取することにより誤びされる。 書料トランジスタ ーは、ゲート電影、絶微鏡、半導体質、ソース電 単、ドレイン電影を有する。

可能性を有する主板は、本発制の特徴の一環をなすものであるが、各種の可能性構造、抑えば、ポリエテレンテレフタレート、ポリカーポネート、ポリスルエン、ポリエーテルスルエン、ポリイミ

¥、ポリプロピレン、モルロースアセテニト、モ. ルローストリアセテート、安眠ポリエステル格が

発明者らは、本集明の1突線和として、液角表

以下、具体的な作に関して観明する。

示素子の被益契所用アクティブマトキクス競击板 を、寝ちトラングスター発復として作群してみた。 才1 例は、被益製示象子の1 西常単位の等級国 路を示している。脳中、符号 101 。 102 は、それ ぞれ、1行目、1+1行目のゲート配雑を、符号 103 はう外目のデータ配接を示す。また、符号 104 は、 1 行 1 列のスイッチング書属トランジス

メー、符号 BDF は、管例保持用のキャパシテー、 符号 105 は、故益によるキャパシターを、それぞ れ示す。

さて、体減トランジスターの作製方法は、前減

の外泌用 56 - 21780 号 公報等に関示された方法 が知られているが、これらの方法は、いずれる、 推敲(デポジション)、瓷図度化、絲鉱飲等、高 西で処理する工程を含むから、可倒性を有する事 指回場60- 35574(2)

複として、プラスチックフィルム等、耐能使のな いものを用いる場合には、使用できない。

そとで、発明者らは、以下の如き手紙で、浴底 トランジスターマトリックスを料成した。これを、 矛:明を参照して説明する。

氷は固化おいて、符号)は、可換性を存する差 復であって、ポリエーテルスルまンの説明フィル

との糸枝1K、ゲート電気2と、質荷没待用の キャパシターの一方の世間となる場合るとを、形 成した(シュ昭(1))。これら奪棋す、3の形成は、 銀漕承成ドより行った。

ゲート電影では、シ1盤のトランジスター LO4 のソート常能となるべきもので、お1個から例ら かなように、ゲート出線 101 に装品される。また、 金額3は、キャパシター 185 の一方の公報となる べきものであって、ゲート配線 102 に袋観される。 左右、電便I、Bは、減化インジウムで形成した が、金、アルミニクム等を用いてもよい。

氏に、この質能は、1の上からさらに、鉛紋膜

▲を形成した(分:図()))。 絶縁膜 4の材料は 五歳化メンテル、底形成は落着形成である。

さらに、この差異膜4の上から、ゲート電気を の上部に、半導体膜5を形成した。半導体膜5の 背科はテルル、裏形成は茵蒲形成である。

次ぎに、使化インジウムの蒸着によって、ソー ス電響を、ドレイン電腦でを形成した。この状態 を才を限(前)に示す。

ソース電信をは、力し関化示す如く、データ配 並 103 に装錠される。

また、ドレイン管管では、電信すとともだ、キ ャパッター 105 を装成し、かつ、放品起動用電包 となる。

とのようにして、母終トランジスターマトリッ クス論板が待られた。電影を、3の形成からソー ス、ドレイン電体6、7の形成に到るまで、すべ て、蒸増で行った駅であるが、蒸増形成では、蓋・ 復1を非視の変形高温以上に加熱することなく膜 形成が可能であるので、海峡トランジスターの作 袋のさい、差板しが熱でそとなわれることがない。 なお、真形皮手肌として、蒸着のかわりにスパッ タリングを用いても同様の効果が得られる。

とのようにして得られた、背膜トランツスター につき、オる図の如きスイッチング毎代を疑認し た。各曲節3 - 1、 3 - 2、 3 - 3。 3 - 4 化対 し、パうメーターとしての、データ配数 102 の象 E v。 は、それぞれ、+ z v . * v . '- z V . *4

ドレイン電池が能れると、これに対応する液晶 遊出が慰謝されることになる。

その技、との背膜トランジスター基板の袋面で、 配真処理論もさらに形成し、表面をラピングした。

また、彼化インジウム属を形成した複都特に配 向処理を着し、 IU μm 後のブラステックヒーズを 分散させ、この被部材と、上記の如く得られた。 被品配動用アクティブマトリタス選挙組とを、対 向させ、同辺を鍛雑材によりソールし、内部空間 火放品を封入して波品セルとした。 さらに観光方 自が互いに直交した側光袋の肌に、液晶セルを挟 「待させるととにより、可掬性のある、アクティブ

羽明61- 35574(8)

マトリクス監験品表示装置が得られた。

(物果)

以上、本発明化よれば新線な、等職トランジス ター基板を提供できる。

との保険トランジスター条紙は、可続性を有する基材上で、保険トランジスターを形成するので、 形状の自由皮が大きく、また病景化も容易で、射 毎級性にもすぐれ、作業性も仮めて良好である。

十1個は、本発明の1更物館の、1単位の形質 国家を示す図、か2個は、海線トランジスター作 製の手順を示す説明図、十1例は、本発明による 経路トランジスター共変の、スイッテング特性を 示す数である。

1…可挽性を有する茶板、2…グート学板、4 …絶秋鏡、5…半導体膜、6…ソース電板、7… アレイン電板

代组人 神山



